Family list 1 application(s) for: JP11274671

ELECTRIC CIRCUIT, ITS MANUFACTURE AND MANUFACTURE

DEVICE THEREOF

Inventor: NATORI EIJI ; KAMIKAWA TAKETOMI Applicant: SEIKO EPSON CORP (+2)
EC: IPC: H05K1/02; H01L21/3205; H05K1/16; (+8)

EC: I Publication info: JP11274671 (A) — 1999-10-08

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

ELECTRIC CIRCUIT, ITS MANUFACTURE AND MANUFACTURE DEVICE THEREOF

Publication number: JP11274671 (A)
Publication date: 1999-10-08

Inventor(s): NATORI EIJI; KAMIKAWA TAKETOMI; IWASHITA SETSUYA; SHIMODA TATSUYA

Applicant(s): SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international: H05K1/02; H01L21/3205; H05K1/16; H05K3/10; H05K1/02; H01L21/02; H05K1/16;

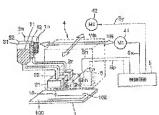
H05K3/10; (IPC1-7): H05K1/02; H05K1/16; H05K3/10

- European:

Application number: JP19980078149 19980325
Priority number(s): JP19980078149 19980325

Abstract of JP 11274671 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an arbitrary electric circuit on a pattern forming face through the use of an ink jet system. SOLUTION: Fluid bodies 11-1n containing conductive materials and insulating materials as pattern forming materials are discharged from ink jet-type recording heads 21-2n on the pattern forming face 100 of a substrate 1. The fluid bodies 11-1n discharged on the pattern forming face 110 are caked and an electric circuit 102 is obtained. Since an arbitrary pattern is generated while the materials are changed into various types, the electric circuit containing the desired circuit elements of a capacitor, a coil, a resistor and an active element can be manufactured.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

特開平11-274671

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

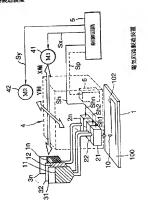
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ						
H05K	1/02		H05K	1/02		J			
						S			
	1/16			1/16		A			
	3/10			3/10	D				
			審查請求	未請求	請求項の数26	OL	(全 16	3 頁)	
(21)出願番号	ŧ	特顯平10-78149	(71)出願人	000002369 セイコーエブソン株式会社					
(22)出顯日		平成10年(1998) 3 月25日	(72)発明者	名取 5 長野県	新宿区西新宿2 染治 諏訪市大和3丁 ソン株式会社内	目3番		:13	
			(72)発明者	上川 方長野県		目3番	5号 セ	:イコ	
			(72)発明者	長野県	節也 諏訪市大和3丁 ソン株式会社内		5号 セ	Zイコ	

(54) 【発明の名称】 電気回路、その製造方法および電気回路製造装置

(57)【要約】

【課題】 インクジェット方式を使用してパターン形成 面に任意の電気回路を製造する。

【解決手段】 基板1のパターン形成面100に、パタ ーン形成用材料として導電性材料や絶縁性材料等を含ん だ流動体10をインクジェット式記録ヘッド2より吐出 する。そしてパターン形成面100に吐出された流動体 10を固化させて電気回路102とする。材料を種々に 変更しながら任意のパターンを作るために、コンデン サ、コイル、抵抗、能動素子等所望の回路素子を含んだ 借気回路を製造できる。



(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

最終頁に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】 バターン形成面に形成される電気回路で あって、

パターン形成用材料を含んだ流動体が前記パターン形成 面に付着し固化して形成されたパターンを備えていることを特徴とする電気回路。

【請求項2】 前記パターン形成面と前記パターンとの 密着性を高めるための親和性層をさらに備えた請求項1 に記載の電気回路。

【請求項3】 前記パターンの付着領域を制限するため の非領和性層をさらに備えた請求項1に記載の電気回 路。

【請求項4】 前記パターン形成用材料は、導電性材料、半導電性材料、色線性材料または誘電性材料のうちいずれかである請求項1に記載の電気回路。

【請求項5】 前紀パターン形成用材料として導電性材 料を含んだ流動体が固化した配線パターンを備える請求 項1に記載の需気回路。

【請求項6 】 前記パターン形成用材料として総縁性料 料または簡電性材料を含んだ流動体が漏化した総縁類 と、前記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ 流動体が前距総縁膜を挟んで対向して固化した電極膜 と、によりニンデンサを構成する請求項1に記載の電気 回路。

【請求項7】 前記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体が前記パターン形成面に渦状に付着して固化したコイルを備える請求項1に記載の電気回路。

【請求項8】 前紀パターン形成用材料として半導電性 材料を含んだ流動体が固化した半導電性膜の両端に、前 記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体 が固化した抵抗器を備える請求項1に記載の電気回路。

【請求項9】 前記パターン形成用材料として所定の元 素がドーピングされた半導電性材料を含んでいる流動体 が、固化することにより形成された半導体回路素子を備 える請求項1に記載の電気回路。

【請求項10】 複数の前記パターンを備え、互いのパターンを識別するために異なる色彩が付されている請求項1に記載の電気回路。

【請求項11】 パターン形成面に電気回路を形成する 電気回路の製造方法において、

前記パターン形成面に、パターン形成用材料を含んだ流 動体を吐出する工程と、

前記パターン形成面に吐出された流動体を固化する工程 と、を備えたことを特徴とする電気回路の製造方法。

【請求項12】 前記流動体を吐出する工程では、前記 パターン形成用材料の触点以上に加熱し溶解した材料を 前記流動体として吐出し、

前記統動体を固化する工程では、前記パターン形成面付 近の温度を前記パターン形成用材料の融点より低い温度 に維持し、前記流動体を固化する請求項11に記載の電 気回路の製造方法。

【請求項13】 前記流動体を吐出する工程では、微粒子として溶媒に機搾された前記パターン形成用材料を前 記添動体として吐出し、

前記流動体を固化する工程は、前記パターン形成面付近 の温度を前記パターン形成用材料の離点以上の温度を加 えて前記微粒子を溶解させる工程と、当該融点より低い 記載などのえて溶解した材料を固化する工程と、を備える 請求項11に記載の電気回路の製造方法。

【請求項14】 前記統動体を吐出する前に、前記バタ シアル成而 前記パターンとの密音性を高めるための親 和性層を形成する工程を備えた請求項11に記載の電気 同路の製造方法。

【請求項15】 前記流動体を吐出する前に、前記パタ ーンの付着領域を制限するための求規和性量を形成する 工程を備えた請求項11に記載の電気回路の製造方法。 【請求項16】 パターン形成面に電気回路を形成する 電気回路の製造方法において、

前記パターン形成面に接着性材料を吐出する工程と、

前記パターン形成面にパターン形成用材料の微粒子を散 布する工程と、

前記接着性材料に付着したもの以外の前記微粒子を前記 パターン形成面から除去する工程と、

を備えたことを特徴とする電気回路の製造方法。

【請求項17】 前記微粒子をバターン形成面から除去 する工程の後に、前記パターン形成面付近の環度を前記 パターン形成用材料の厳怠以上の湿度を加えて前記微粒 子を溶解させる工程と、当該融点より低い湿度を加えて 密解した材料を固化する工程と、 きさらに備える請求項 16に配載の電気回路の製造方法。

【請求項18】 前記微粒子をバターン形成面から除去 する工程の後に、前記接着性材料に付着した前配微粒子 を圧縮する工程をさらに備える請求項16に記載の電気 回路の製造方法。

【請求項19】 前記パターン形成用材料は、導電性材料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうちいずれか1以上である請求項11乃至請求項16に配載の電気回路の製造方法。

【請求項20】 前記絶縁性材料を含んだ洗動体を吐出 して絶縁順を形成し、当該絶縁順を挟んで対向するよう に前記簿性材料を含んだ流動体を吐出して電極線を形 成することによりコンデンサを形成する請求項111万至 請求項18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項21】 前記導電性材料を含んだ流動体を渦状 に吐出してコイルを形成する請求項11万至請求項18 に記載の電気回路の製造方法。

【請求項22】 前記半導電性材料を含んだ流動体を吐 出して半導電性膜を形成し、当該半導電性膜の両端に前 記導電性材料を含んだ流動体を吐出して導電性膜を形成 することにより抵抗器を形成する請求項11万平請求項 18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項23】 所定の元素がドービングされた半導電 性材料を含んだ流動体を出出して半導体膜を形成する工 程を前記流動体にドービングする元素を変えながら複数 回線り返して半導体回路業子を形成する請求項117万至 請求項118に記載の電気回路の融造方法。

【請求項24】 パターンに応じてそのパターンを形成 するための流動体に異なる色の顔料または転料を混ぜて パターンを形成することにより、複数のパターンを識別 可能とする請求項11乃至請求項18に記載の電気回路 の製造方法。

【請求項25】 前記流動体により形成されたバターン を獲ってそのバターンに応じた色の顔料または染料を含 む層を形成することにより、複数のバターンを識別可能 とする請求項11万至請求項18に記載の電気回路の製 油方法。

【請求項26】 パターン形成用材料を含んだ流動体に よりパターン形成面上に任意のパターンを形成するため の電気回路製造装置であって、

前記流動体を前記パターン形成面に吐出可能に構成され たインクジェット式記録ペッドと、

前記インクジェット式記録へッドと前記パターン形成面 との相対位置を変更可能に構成される駆動機構と、

前記パターン形成面上の流動体を固化させるために雰囲 気を調整する闇化装置と、

前記インクジェット式記録へッドからの前記流動体の吐 山、前記駆動機構による駆動および前記匿化装置による 雰囲気の調整を制御する制御装置と、を備え、

的記刷御装置は、前記原動機構により前記インクジェット式記録へッドを任意のパターンに沿つて移動させながら当該インクジェット式記録へッドから前記流動体を出させ、前記師化送置により前記パターン形成面の雰囲気を調整して前記パターン形成面に生出された流動体を頭化させることにより電気回路を形成可能に構成されていることを特徴とする電気回路を地装板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は基板などへの電気回 路の製造技術に係り、特にインクジェット方式等によっ て任意の電気回路を形成するための電気回路製造技術の 改良に関する。

[0002]

【従来の技術】 従来、微小な回路、例えば集積回路を製造するにはリソグラフィー法等が使用されてきた。この リソグラフィー法は、シリコンウェハ上にレジストと呼ばれる感光性等(を確し、ガラス乾板に写真製販で作成した回路パターンを光で焼き付けて転写するものである。 転写されたレジストバターンにイオン等を打ち込みて、配線パターンや回路票子を形成していく。上記リソグラフィー法を用いた電気回路の製造には写真製版、レ ジスト盤布、需光、現像等の工程を必要としていたため、設備の報った半海体工場等でなければ電気回路の製造ができなかた、また大きな電気回路を製造するには、基板上に観別部品をインサートマシン等で配置し、基板を中間体に通して、電気回路基板を作っていた。このような製造力とで製造される電気回路というで、このような製造力をでして、一方、電気回路の試作品の製造法、が毛基板等を用いて開発者が終せての部品を取り付け半田付けなする等して製作していた。以上のように、電気回路を量流するためには設備投資と機能な工程管理が必要である一方、試作品を生産するには労力と時間がか必要である一方、試作品を生産するには労力と時間がかかっていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが現在は多品種 少量生産の時代となってきたため、従来の製造方法が必 ずしも効率的かつ経済的ではなくなってきた。すなわち 製造ラインでは製造する電気回路が変更されるたびに製 造設備の設定をやり直しが必要なため、設定や調整にか かる時間が増えてコストを抑えにくくなってきたのであ る。また試作品の製作でも同時に複数の試作品を作り、 検討を加えるということが日常的に行われており、手作 りにより試作品の製作のみに時間をかけるのは不経済で あった。また試作品では回路素子の物理定数を種々に変 更して回路の評価を行うが、基板に回路部品を付ける方 法では物理定数を変更した場合に部品を取り替えるため に労力を要していた。さらに物理定数は回路部品によっ て決まるため微妙な物理定数の変更が難しかった。さら に試作品では回路を検討するために錯綜する配線パター ン等を識別する必要があるが、従来の半田やリード線に よる配線では基板を見て一見してどの種類のパターンで あったかが判りにくいという問題点もあった。上記問題 点に鑑み、本出願人はインクジェット方式等の技術が流 動体を任意のバターンで付着可能であることを利用し、 當気回路の製造技術に新たな選択技を与えることに想到 した。

[0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本架明の第1の 課題は、後来存在しなかった方法でパターンを形成する ことによりり最多種生産や状に適した電気回路を提供 することである。本発明の第2の課題は、従来存在しな をや試作に適した電気回路を提供することでは、 明の第3の課題は、歳別しやすいパターンを形成するこ とにより製作に適した電気回路を提供することである。 本発明の第4の課題は、後来存在しなかった方法で何と で気回路を授供することである。 一ンを形成することにより身量参種生産や試作に適した 電気回路の製造方法を提供することである。本条明の第 の課題は、従来存在しなかった方法で回路料で参加 5の課題は、従来存在しなかった方法で回路料である。 することにより少量参種生産や製作に適した電気回路の することにより少量多種生産で製作に適した電気回路の 製造力法を使託することである。本発別の第6の課題 は、跳別しやすいバターンを形成することにより試作に 適した電気回路の製造方法を提供することである。本発 明の第7の課題は、従来存任しなかった方法でバターン を形成する構成を備えることにより少量多種生原や試作 に適した電気回路製造装置を提供することである。

【0005】上記第1の課題を解決する発明は、パターン形成面に形成される電気回路であって、パターン形成 相材料を含んだ流動体がパターン形成面に付着し限化して形成されたパターンを備えている電気回路である。

【0006】ここで流動体を付着させる方法としては各 種印刷法等各種の方法を適用できるが、インクジェット 方式によることが好ましい。インクジェット方式によれ ば、安価な設備でパターン形成面の任意の場所に任意の 厚さで流動体を付着させることができるからである。イ ンクジェット方式としては、圧電体素子の体積変化によ り流動体を吐出させるピエゾジェット方式であっても、 熱の印加により急激に蒸気が発生することにより流動体 を吐出させる方式であってもよい。また流動体とは、ノ ズルから吐出可能な粘度を備えた媒体をいう。水性であ ると油性であるとを問わない。ノズル等から吐出可能な 流動性(粘度)を備えていれば十分で、個体物質が混入 していても全体として流動体であればよい。流動性は例 えばその流動体の接触角により測ることができる。例え ば上記パターン形成用材料として、導電性材料、半導電 性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうちいずれかを 備えていてもよい。これらの材料は融点以上に加熱され て溶解されたものでも、溶媒中に微粒子として攪拌され たものでもよく、溶媒の他に染料や顔料その他の機能性 材料を添加したものであってもよい。また電気回路とは 回路素子間の電気的な協働関係により成り立つ部材のみ に限定されるものではなく、例えば機械的な、あるいは 意匠的なパターンに広く適用されるものである。 つまり 形成されるパターンが特定の電気的特徴を持つ必要はな くパターン形成材料が一定の電気的特性を持つことに限 定されない。またパターン形成面とはフラット基板の表 面を指す他、曲面状の基板であってもよい。さらにパタ ーン形成面の硬度が硬い必要はなく、フィルム、紙、ゴ ム等可撓性を有するものの表面であってもよい。

[0007] 本発明はさらにバターン形成面とパターンとの密着性を高めるための裏的性質をさらに備える。またバターンの付着領域を制限するための非線和性層をさらに備える。ここで非視品性とは、流動体に対する相対的に接触角が大きい性質をいう。親和性とは、流動体に対する展が同分的に小さいことをいう。これらの表現は、流動体に対する展の学動を明らかにするために、琥和性と対比して用いられるものである。

【0008】 上記第2の課題を解決する発明は、バターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体が固化した配線パターンを備える電気回路である。またパターン

形成用材料として絶縁性材料または簡電性材料を含んだ 流動体が固化した絶縁限と、バターン形成用材料として 海電性材料を含んだ流動体が総績を授及で対向して間 化した電極膜と、によりコンデンサを構成する電気回路 である。またパターン形成用材料として導電性材料を含 んだ流動体がパターン形成用活機に付着して固化した コイルを備える電気回路である。さらにパターン形成用 材料として半導電性材料を含んだ流動体が固化した半導 電性膜の両端に、パターン形成用材料として導電性材料 を含んだ流動体が固化した半導 を含んだ流動体が固化した半導 なが、固化した半導 なが、固化した半導 なが、固化した半導、での元素がドービ ングされた半導電性材料を含んでいる流動体が、固化す ることにより形成された半導体回路素子を備える電気回 路である。

【0009】上記第3の課題を解決する発明は、複数の パターンを備え、互いのパターンを識別するために異な る色彩が付きれている電気回路である。

[0010]上認第4の課題を解決する差別は、バターン形成面に電気回路を形成する電気回路の製造方法において、バターン形成面に、バターン形成面に収まする工程と、バターン形成面に吐出された流動体を配化する工程と、を備えた電気回路の製造方法である。

【0011】例えば、上記総動体を吐出する工程では、 バターン形成用材料の無点以上に加熱、治等した材料を 洗動体として吐出し、流動体を固化する工程では、バターン形成所可に刻度をイターン形成所可に刻度をイターン形成用材料や耐能点より 低い温度に維持し、流動体を固化する。また上記流動体 を吐出する工程では、微粒子として溶解に燃料されたが、 ターン形成用材料を流動体として吐出し、洗剤を固化 する工程は、バターン形成面形近の温度をパターン形成 用材料の融点以上の温度を加えて微粒子と密解させる困 程と、当該融点より低い温度を加えて微粒子と密解させる五 程と、当該融点より低い温度を加えて微粒子と解析と対する前 に、バターン形成面とバターンとの密着性を高めるため の親和性層を形成する工程を備える。さらに流動体を吐 出する前に、バターンの付着的球を創限するための非親 和性層を形成する工程を備える。

【0012】同じく本発明は、パターン形成画に電気回 路を形成する電気回路の軌道力法において、パターン形 成面に接着性材料を吐出する工程と、パターン形成面に パターン形成面は持有の微粒子を脱布する工程と、核毒性 材料に付着したもの以外の微粒子をパターン形成面から 除去する工程と、を備えた電気回路の製造方法である。 またパターン形成面付近の環度をパターン形成用材料の 離点以上の温度を加えて微粒子を溶解させる工程と、当 診離点より低い温度を加えて溶解した核着性似化する工 程と、表備えていてもよい。こちに接着性材料に付着し た微粒子を圧縮する工程を備えていてもよい。こちに接着性料に付着し た微粒子を圧縮する工程を備えていてもよい。

【0013】ここで上記パターン形成用材料は、導電性

材料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のう ちいずれか1以上である。

【0014】上記第5の課題を解決する契別は、総縁性 材料を含んだ流動体を此出して絶縁観を形成し、当該総 線膜を挟んが向向するように異常性材料を含んだ流動体 を吐出して電極概を形成けることによりコンデンサを形 成才の電気回路の製造方法である。また原準性材料を含 人だ識動体を熱伏に吐出してコルを形成する電気回路 の製造方法である。さらに半導電性材料を含んだ流動体 を吐出して半導電性機を形成し、当該半導電性機の同様 に導進性材料を含んだ流動体を吐出して導進機を形成 することにより抵抗器を形成する電気回路の製造方法で ある。また所定の元素がドーピングされた半準電性材料 さ合んだ流動体を吐出して半準体膜を形成する 金含んだ流動体を吐出して半速機度を形成する を含んだ流動体を吐出して等地機度を形成する電か 動体にドーピングする元素を変えながら複数回機り返し て半導体回路素子を形成する電気回路の製造方法であ て

【0015】上記第6の課題を解決する発明は、バター レに応じてそのパターンを形成するための流動体に異な る色の顔料または染料を混ぜてパターンを形成すること により、複数のパターンを説明可能とする電気回路の製 造方法である。また流動体により形成されたパターンを 發ってそのパターンにはじた色の顔料または染料を含む 圏を形成けることにより、複数のパターンを説明可能と する電気回路の製造方法である。

【0016】上記第7の課題を解決する発明は、パター ン形成用材料を含んだ流動体によりパターン形成面上に 任意のパターンを形成するための電気回路製造装置であ って、流動体をパターン形成面に吐出可能に構成された インクジェット式記録ヘッドと、インクジェット式記録 ヘッドとパターン形成面との相対位置を変更可能に構成 される駆動機構と、バターン形成面上の流動体を固化さ せるために雰囲気を調整する固化装置と、インクジェッ ト式記録ヘッドからの流動体の吐出、駆動機構による駆 動および固化装置による雰囲気の調整を制御する制御装 置と、を備える。そして制御装置は、駆動機構によりイ ンクジェット式記録ヘッドを任意のパターンに沿って移 動させながら当該インクジェット式紀録ヘッドから流動 体を吐出させ、固化装置によりパターン形成面の雰囲気 を調整してパターン形成面に吐出された流動体を固化さ せることにより電気回路を形成可能に構成されている。 [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施するための最 負の形態を、図面を参照して説明する。以下の各実施形 鏃で他の実施形態と同一の符号が用いられている場合は 同一の部材を示すものとする。

(実施形態1) 本発明の実施形態1は、インクジェット 方式を利用してコンデンサを含んだ電気回路を製造する ものである。図1に本実施形態1で用いる電気回路製造 装置の構成図を示す。図1に示すように、本電気回路製 造装置は、インクジェット式記録ヘッド21~2n(n は任意の自然数)、タンク31~3n、駆動機構4およ び影響回路5を備えている。この電気回路衰速装置は基 板1のパターン形成面100に流動体の液滴10を付着 させることにより、所定のパターン(電気回路)102 を形成させることが可能に構成される。

【0018】インクジェット式記録ヘッド21~2nは それぞれ同一の構造を備え、インクジェット方式により 流動体を吐出可能に構成されていれば十分である。図2 9はインクジェット式記録ヘッドの一構成例を説明する 分解斜視図である。図29に示すように、インクジェッ ト式記録ヘッド2x (xは1~nのいずれか) は、ノズ ル211の設けられたノズルプレート210および振動 板230の設けられた圧力室基板220を、筐体250 に嵌め込んで構成されている。このインクジェット式記 録ヘッド2xの主要部構造は、図30の斜視図一部断面 図に示すように、圧力室基板220をノズルプレート2 10と振動板230で挟み込んだ構造を備える。ノズル プレート210は、圧力室基板220と貼り合わせられ たときにキャビティ221に対応することとなる位置に ノズル211が形成されている。圧力室基板220に は、シリコン単結晶基板等をエッチングすることによ

ノズル211が形成されている。圧力電振板220には、シリコン単結晶基板等をエッチングすることにより、各本が圧力室として機能可能にキャビティ221が複数設けられている。キャビティ221間は環壁(隔 640224を介して共通の流路であるリザーバ223に繋がっている。振動板230に、何えご緊酸化関等により構成される。振動板230にはインクタンクロ23が設けられ、ケンク3xから任意の流動な1xを供給可能に構成されている。振動板230にのキャビティ221に和当する位置には、圧電体第子24の形成されている。圧電体第子24の形成されている。圧電体素子240に、即2下部電極(短示せず)で挟んだ構造を備える。圧電体業子240に、前悔回路から供給される世出信号51に対対して体調変化を生ずることが可能に構成されている。

【0019】 なお上記インクジェット式記録ヘッドは圧 電体素子に体確変化を生じるせて流動体を吐出させる構 成であったが、発熱体により流動体に熱を加えその膨張 によって液滴を吐出させるようなヘッド構成であっても よい。

【0020】タンク31~3nは流動体11~1nを れぞれ貯蔵し、パイプを通してそれぞれの流動体11~ 1nをインクジェット式流録ペッド21~2nに供給可 能に構成されている。流動体11~1nはそれぞれがパ ターン形成材料を含みパターンの機能に応じて設置され る。本実施形態では特に流動体をれ自体が、関化時に導 電性、半導電性、絶縁性または誘電性等の電気的物性を 示すもので構成される。例えば半田やガリクA、Pb等 の低酸点の金属を融点以上に続して流動性を与えたもの や、バターン形成材料の飲む子を高密度に含水流動かを 吐出後乾燥させるだけで電気的物性を示すものが挙げら れる。いずれの場合でも透動体はインクジェット式記録 ヘッドから吐出可能な流動性を呈するように溶媒等で粘 度を創整して構成される。なお本実施予報は減を理解し やすくするため、流動体引1が純粋柱材料を含み、流動 体12が薄壁性材料を含むものとする。

【0021】駆動機構4は、モータ41、モータ42割 なび図示しない機械構造を備えている。モータ41は緊 動信号Sxに応じてインクジェット式記録ペッド2xを 地地方向(図1の横方向)に搬送可能に構成されてい る。モータM2は駆動信号Syに応じてインクジェット 式記録ペッド2xをY軸方向(図1の集行き方向)に搬 近可能に構成されている。たお、駆動提構4は基板1に 対するインクジェット式記録ペッド2xの位置を相対的 に変化可能な構成を備えていれば十分である。このため 上記構成の他は、基板15ペイングジェット式記録ペッド 2xに対して動くものであっても、インクジェット式記 録ペッド2x基板1とがともに動くものであってもよい。

【00022】制御回路5は、例えばコンピュータ装置であり図示しないCPU、メモリ、インターフェース回路等を他凍える。制御回路5は所覚のプログラムを実行することにより当該装置に本発明の電気回路の製造方法を実施させることが可能に構成されている。すなわち流動体ので、対しているとは、当該へッド21~2 nのいずれんに出出信号5 h1~5 h1~5 h1~5 k4 とに駆動信号5 x または5 y を供給可能に構成されている。

【0023】 なおインクジェット式記録ペッド2×から 流動体の液菌 10に対し一定の雰囲気処理が必要とされる場合にはさらに固な装置 6位例えていてもよい。固化 装置 6 は制御回路 5 から供給される制御信号 5 に対応 して物理動、物理化学的、化学的処理を液滴 10 または パターン形液成 10 にに第ことが可能に構定されている。例えば熱風の吹き付け、レーザ照射、ランプ照射に よる加熱・乾燥処理、化学物質の投与による化学を入まる 、液滴 10 のメラーン形成面 10 0 への付着の程度を 制御する一定の表面改質処理等により付着した流動体を 固化させたり検滴 10 の付着を促進したりするものであ である。

【0024】 (作用) 上記電気回路製造装置の構成において、当接装置に基板 1 が設置されると朝郷回路ちが駅 動館 号 S x または S y を出力する。モータ 4 1 または 4 とは この那郷信号 S x または S y に対応してインクジェット式記録〜ッド2 x と基板 1 のパターン形成面 1 0 0 との相対位置を変更し、ヘッド2 x をパターン形成領域に移動させる。次いで形成するボラインの種類が導電性が、半導電性が、絶縁性かまたは誘電性かの電気的特性

性に応じて流動体11~1 nのいずれかを特定し、その 流動体を出出させるための出出信号5 h x を保給する 火下2 x のキャビティ2 2 1 に流入している。吐出信号 5 h x が供給されたインクジェット式記録へ ではその圧電体素子2 4 0 がその上部電極と下電を検と 間に加えられた電圧により体程変化を生ずる。この体積 変化は振動板2 3 0 を変形させ、キャビディ2 2 1 の体 様を変化させる。この結果、そのキャビティ 2 2 1 の ズル穴2 1 1 から流動体の破潰 1 0 がバターン形成面1 0 0 に向けて吐出される。流動体が吐出されたキャビディ 2 2 1 には吐出によって減った流動体が新たにタンク 3 x から供給される。

【0025】 (製造方法)次に、図2万玉図4に基づいて本実施形態のコンデンサの形成方法を説明する。各図において(a)は回路素子の中心線で切断した製造工程断面図を示し、(b)は平面図を示す。

絶縁膜形成工程(図2): まずインクジェット式記録 ヘッド21を図2(a)に示すように絶縁膜を形成する 領域に移動させ、当該ヘッド21からパターン形成材料 として絶縁性材料を含む流動体11を吐出させる。絶縁 性材料としては、 SiO_s や Al_sO_s 、誘電体である SrTiO, BaTiO, Pb (Zr, Ti) O, 等が考えられる。溶媒としてはPGMEA、シクロヘキ サン、カルビトールアセテート等が挙げられる。湿潤剤 またはバインダとして、グリセリン、ジエチレングリコ ール、エチレングリコール等を必要に応じて加えてもよ い。また絶縁性材料を含む流動体11として、ポリシラ ザンや絶縁体材料を含む金属アルコキシドを用いても良 い。この場合には加熱や化学反応などによって絶縁体材 料を形成することができる。吐出された流動体11はバ ターン形成面100に着弾する。着弾した流動体11は 数十μm程度の径を有する。ヘッド21を図2(b)の ように動かして流動体11を連続してパターン形成領域 に沿って吐出すれば、巨視的には矩形の絶縁膜パターン を形成できる。絶縁膜101の幅、長さおよび絶縁性材 料の誘電率は形成したいコンデンサの容量に応じて定め る。コンデンサの容量は対向電極の面積、間隙および誘 電率により定まるからである。膜の厚みを厚くする場合 には一旦固化した膜上にさらに同一の流動体を吐出し固 化させるというように積層構造に製造すればよい。

【0026】流動体が絶縁性材料を含む場合には、固化 させ形成された膜が維備が直接となっていなくても電気的 な悪影響がないので、溶製成分を蒸発させるだけでよ い。ただし腰を強固にするために加熱処理生することは 望ましい。また化学的反応により絶縁膜を面化させる場合 合には、分散系の破壊をもたらすような薬品で処理する ことが考えられる。例えば、流動体11がメテレンーア クリル樹脂により分散した4根態料を主成分とする場合 には反応被として硝酸マグネシウム水溶液を吐出する。 また運動体 1 1がエポキン機能を主成分とする場合には 反応被としてアミン類を出出する。一つのパターンを形 成するたびに圏化処理を行うことが好ましい。圏化して いない流動体に重ねて他のパターン形成材料を含んだ流 動体を吐出すると、材料が混ざるため所望の電気的特性 が得らなないからである。

【0027】な約パターン形成材料として総縁性材料の 代わりに第電性材料を使用してもよい。 装電性材料を電 框間に充填させればコンデンサの容量を増加させること ができるからである。また複数の材料により複数の絶縁 概を平行して形成してもよい、コンデンサの多陽構造に 額した機能を持たせることができるからである。また極 棚の間除が少ない場合には、後に吐出される衛電性材料 を含んだ流動体12に対してこの絶縁誤が非親和性を示 すような絶縁性材料を選択することが好ましい。 形成さ れる絶縁候が流動体12に対してので、電極が短縮する 危険が少なくなるからである。

【0028】導電膜形成工程(図3および図4): 絶 縁膜101が個化したら、インクジェット式記録ヘッド 2 1 を図3 (a) および図4 (a) に示すように導電膜 を形成する領域に移動させる。次いで図3 (b) や図4 (b) の矢印のようにヘッド22を動かしてパターン形 成材料として導電性材料を含む流動体12を吐出させ る。これによりコンデンサの電極となる導電膜102が 形成される。パターン形成材料の導電性材料としては、 RuO2, IrO2, OsO2, MoO2, ReO2, WO, YBa, Cu, O, ... Pt, Au, Ag, In、In-Ga合金、Ga、半田等が考えられる。溶 媒としてはブチルカルビトールアセテート、3-ジメチ ルー2-イミタゾリジン、BMA等が考えられる。導電 性材料を含む流動体12としては、In-Ga、In、 半田等の低融点金属を加熱等によって溶融させた状態で 用いてもよい。導電膜のパターンは、図2乃至図4のよ うな形の他種々の形状に変更可能である。例えば各導電 膜や絶縁膜を鋸歯状や凹凸形状に形成して対向する電極 が噛み合うように形成すればさらにコンデンサの容量を 増加させることができる。コンデンサの容量を大きくす るために絶縁膜101の高さや導電膜102の対向面の 高さを高く形成し電極面積を大きくすることは好まし

【0029】次いで所型の電気的特性を得るために導電 膜の間化処理を行う。流動体12がパターン形成材料と して食傷等の消電性材料の激性子を含んでいる場合、図 5(a)(b)に示すように、インクジェット式記録へ ッド22から吐出される流動体12bに治療理中に微性 テが散在している。この流動性から溶離を基準をせただ けではパターン形成材料が連続せず導電性が確保できない。このため図6に示すように、固化装置も等により導 電性材料の融点以上に加熱する。この処理により溶媒が 基発する他、パターン形成材料が溶解し微矩すが可いに 連結 - 体化する。 流動体 12 がパターン形成材料を搭 解したものである場合も加熱処理で溶媒を蒸発させるこ とにより、導電材料を依怙させる。 パターン形成材料 が徹点以上に熱せられた金属等の材料である場合、 パタ ーン形成節を徹点より低い湿度に維持することによって 導電性材料を固化させてもよい。

【0030】また、図7万至図9に示すような工程で導 電膜を形成してもよい。この方法では、まず図7(a)

(b) に示すようにインクジェット式記録ヘッド23か ら接着材料を含んだ流動作13を準電機のパターン形成 領域に出ける。このような接着材料としては、高速 剤、エマルジョン系接着利等を用いる。高進加熱する場 合には、ボリアロマティックス、セラミックス系接着剤 等が挙げられる。次いで図8(a)(b)に示すように パターン形成面100全面に準電性を有する微型テ13 1、例えば発展粉末を散布する。次いで図9(a)

(b) に示すようにパターン形成面100から導電性を 有する微粒子131を吹き払うと、接着材料が塗布され ているパターン形成領域のみに導電性を有する微粒子1 31が接着されて残る。この後、図6で説明したように 導電性を有する微粒子の融点以上の温度に加熱すると、 接着材料の表面で微粒子131が融解して互いに連結 し、導電性を有する連続パターンが形成される。さらに 徽粒子を散布しながら同時に超音波を印加して加熱処理 を行ってもよい。超音波による加熱によれば電気的特性 のよいパターン形成が行える。また微粒子の接着後微粒 子を圧縮すれば、微粒子同士が連結し電気的特性を向上 させることができる。微粒子の圧縮と上記他の方法を併 用してもよい。なお、導電性を有する材料の他、誘電性 を有する材料を上記徴粒子に適用してもよい。 コンデン サに適用すればコンデンサの容量を上げることができ る。磁性材料を上記微粒子としてコイルに適用すればコ イルのインダクタンスを上げることができる。

【0031】また導電膜がパターン形成面100と密着 性が低い場合には、流動体に対して親和性の高い材料を 含んだ流動体を用いて下地層として親和性膜を形成して もよい。例えば図10に示すように、インクジェット式 記録ヘッド24から流動体12に対して親和性の高い流 動体14を膜のパターン形成領域に吐出する。例えば流 動体12が有機材料であれば、樹脂やハラフィン、酸化 アルミニウムやシリカ等の多孔質材料を吐出して親和性 膜104を形成する。親和性膜104は流動体12と密 着性がよいので、図11に示すように親和性膜104上 に流動体12を吐出すれば流動体12が親和性膜104 上に密着して広がり、密着性のよい導電膜102が形成 される。一方、導電膜がパターン形成面100と密着性 が良すぎて広がり過ぎる場合には、流動体に対して非親 和性を示す材料を含んだ流動体を用いて非親和性膜を形 成してもよい。例えば図12に示すように、インクジェ ット式記録ヘッド25から流動体12に対して親和性の 低い流動体15を導電膜のパターン形成領域の両側に吐 出する。例えば流動体12が親水性を示す材料であれ

出する。例えば減動体1 2 が観水性を示す材料であれば、樹脂やパラフィン、酸化アルミニウムやシリカ等の多孔質材料を注出して非規即性度1 0 5 を形成する。非親和性膜1 0 5 に形成する。非親和性膜1 0 5 に形成する。非親和性膜1 0 5 に対して形成的体1 2 を吐出すれば両側の非単和性強1 0 5 によって活動体1 2 がはじかれ、非規和性膜1 0 5 の間部以上に流動体が広がらない。このため形の整った単電膜1 0 2 が形成される。その他下地層として有効な材料には低い電性状態等性性材料、5 i 0、A 1 2 0。 Ti Q などの密着性および絶縁性を

有するものが挙げられる。なお上記製作性展や戦和性 線を設ける工程は絶縁展その他の膜に適用してもよい。 [0032]上記の諸王師は、即電気回路としてコンデ ンサ121をバターン形成面100に形成することができる。実際に測定した前集コンデンサ121の容量が不 足している場合には、溥電波101と今長くして対向電極 の面積を広げたり絶縁膜101上や導電膜102の延長 部分に誘電性材料を吐出したりすれば容量の微調整が可能である。最初に形成するコンデンサを所望の容量より やや少な自に設定しておけば、後に容量を増加させて最 遷の容量に設定することができる。

【0033】上述したように本実施彩鑑1によれば、イ ンクジェット方式によりロンデンサの絶縁陳や専窓牌を 形成するので、家庭用プリンタで使用されるインクジェ ットプリンク等に進じた安価で小型な装置で、任意の形 状のコンデンサを製造することができる。特にコンデン サの容量に微調整が必要な場合でも容易に容量が増加で きる。

【0034】(実施形態2)本発明の実施形態2は、上 記実施形態1とは異なる形態のコンデンサを含んだ電気 回路を製造するものである。本実施形態2では上記実施 形態1と関様の電気回路製造装置を使用する。

【0035】(製造方法)次に、図14万差図16に基 がいて本実施形態のコンデンサの形成方法を説明する。 各図において(a)は四路素子の中心線で钡断した製造 工程断面図を示し、(b)は平面図を示す。

【0036] 海電販形成工程(図14): まずインク ジェット式配録〜ッド22を関14(a)に示すように 電電版を形成する領域に移動させ、当該へッド22から パターン形成技料として海電低材料を含む流動体12を 吐出させる。流動体12については上記某極形態1と同 球である。コンゲンサの容量を大きくするためになる ベく大きな領域に海電機102を形成する。図14

(b) の矢印のようにヘッド22を動かして流動体12 を吐出すれば、コンデンサの下電極となる薄電膜102 を形成できる。固化に関しては上記実施形態1と同様に 処理すればよい。

【0037】絶縁膜形成工程(図15): 次いでイン

クジェット式記録ヘッド21を図15(a)に示すように下電極を覆って移動させ、当該ヘッド21からバターン形成材料として絶縁性材料を含む流動体11を吐出させる。流動体11については上記実施形態2日標である。ヘッド21を図15(b)のように動かして流動的11を下電板である海環膜101を超过薄いほどコンデンサの容量を高められるが電極間の短絡の危険もある。このため十分な絶縁が得られる程度の噂さに絶縁膜101を誘復性が対すが成立。これが中る。また絶縁膜101を誘電性材料で形成すればコンデンサの容量を示ができる。流動体11の国化については上記実施形態1と同様である。

【0038】 博電競形成工程(図16): 絶縁襲10 1が国化したら、インタジェット式記録へッド21を図 16(a)に示すように絶縁腹上で移動させ、当該へッ ド22から導電性材料を含む流動体12を出出させて導 電膜102をさらに積層する。図16(b)の矢印のようにヘッド22を動かして満動体12を吐出して固化させ、コンデンサの上電極となる導電膜102を形成す る。流動体12およびその匿化処理については上記実施 形態1と同様である。

【0039】上記の工程により電気回路としてコンデン サ122をパターン形成面100に形成することができ る。 たお上電極の面積を下電極の面積に対して小さめに 形成することは好ましい。後に容量を変更したい場合に 上電極の面積をインクジェット方式で開かされば、容 易に容量を増加させることができるからである。

【0040】上述したように本実施形態2によれば、上 記実施形態1と同様の効果を奏する他、電板の面積を大 きく設定できるので大容量のコンデンサを製造できる。 特に上電極を小さめに形成しておけば、上電極の面積を 増加させるだけでコンデンサの容量の微観整が可能であ る。

【0041】(実施形態3) 本発明の実施形態3は、コ イルを含んだ電気回路を製造するものである。本実施形態3では上記実施形態1と同様の電気回路製造装置を使 用する。

【0042】(製造方法)図17万至図19に基づいて 本実施影態のコイルの形成方法を説明する。各図において(a)は回路素子の中心線で切断した製造工程斯面図 を示し、(b)は平面図を示す。

導電観彩成工程(図17): まずインクジェット式記録へッド22を図17 (a) (b) に示すように移動させながら導電性材料を含む流動作12を生出させ、コイルの引き出土線に相当する等電機102を形成する。流動作12およびその個化処理については上記実施形態1と同様である。なおパターン形成面100上に子め磁性材料を塗布したり満状の導電震102の間に磁性材料を塗布したりずれば、コイルのインダクタンスを増加させることができる。

【0043】絶縁膜形成工程(図18): 次いでイン クジェット式記録ヘッド21を図18 (a) に示すよう に移動させ絶縁性材料を含む流動体11を吐出させ、図 18 (b) のように導電膜102の先端を残して絶縁膜 101を形成する。この図のように大きく絶縁膜を設け ず図17で形成する導電膜と図19で形成する導電膜と の交差部分にのみ絶縁膜を設けるものでもよい。流動体 1 1 およびその固化処理については上記実施形態 1 と同 様である。

【0044】渦状導電膜形成工程(図19): 次いで インクジェット式記録ヘッド21から導電性材料を含む 流動体12を吐出させながら図19 (a) に示すように 螺旋状に移動させ、渦状の導電膜102を形成する。こ の渦状の導電膜102は図19 (b) に示すように中心 が図17で形成した導電膜102に接触している。渦巻 き状のどの部分も先に形成した導電膜に接触しない。渦 の巻き数や導電膜102の幅は製造したいコイルのイン ダクタンス値に応じて定める。流動体12およびその固 化処理については上記実施形態1と同様である。

【0045】上記の工程により電気回路としてコイル1 23をパターン形成面100に形成することができる。 なお後にコイル123のインダクタンスを増加させたい 場合には渦状の端部からさらに渦状の導電膜102を伸 ばせばよい。またインダクタンスを現象させた場合には 既に形成した渦状の導電膜102の途中から引き出し線 を付加すればよい。

【0046】上述したように本実施形態3によれば、イ ンクジェット方式により容易に電気回路としてコイルを 製造することができる。また後にインダクタンスを増加 したり減少させたり等の微調整も容易にできる。

【0047】 (実施形態4) 本発明の実施形態4は、抵 抗器を含んだ電気回路を製造するものである。本実施形 態4では上記実施形態1と同様の電気回路製造装置を使 用する。ただしパターン形成材料として半導電性の抵抗 材料を含んだ流動体13を吐出するためのタンク33と インクジェット式記録ヘッド23をさらに備える。抵抗 材料としては、導電性粉末と絶縁性粉末との混合、Ni -Cr, Cr-SiO, Cr-MgF, Au-Si O., AuMgF, PtTa2O3, AuTa2O5T a。、Cr。Si、TaSi。笠が挙げられ、その溶媒 としては、PGMEA、シクロヘキサン、カルビトール アセテート等が挙げられる。湿潤剤またはバインダとし て、グリセリン、ジエチレングリコール、エチレングリ コール等を必要に応じて加えてもよい。また絶縁性材料 を含む流動体13として、ポリシラザンや絶縁体材料を 含む金属アルコキシドを用いても良い。この場合には加 熱や化学反応などによって絶縁体材料を形成することが

できる。抵抗材料は形成したい抵抗器の抵抗値に応じて 【0048】(製造方法)図20乃至図22に基づいて

決める。

本実施形態の抵抗器の形成方法を説明する。各図におい て (a) は回路素子の中心線で切断した製造工程断面図 を示し、(b) は平面図を示す。

抵抗膜形成工程(図20): まずインクジェット式記 録ヘッド23を図20(a)(b)に示すように移動さ せる。そして当該ヘッド23から抵抗材料を含む流動体 13を吐出させ、電気的抵抗を与えるための抵抗膜10 3を形成する。固化処理については上記実施形態1と同 様である。なお抵抗膜103の幅、高さおよび長さにつ いては形成したい抵抗器の抵抗値に応じて決める。抵抗 器の抵抗値は長さに比例し断面積に反比例するからであ る。なおこの抵抗膜103は目標となる抵抗値よりも大 きな抵抗値となるように高さや幅を設定しておくことは 好ましい。後に抵抗膜103の高さや幅を増加させて抵 抗値を適正値に下げることができるからである。

【0049】導電膜形成工程(図21および図22): 半導電験103が間化したら、インクジェット式記録 ヘッド22を図21および図22に示すように移動さ せ、導電性材料を含む流動体12を吐出して、半導電膜 103の両端に導電膜102を形成する。流動体12お よびその固化処理については上記実施形態1と同様であ

【0050】上記の工程により電気回路として抵抗器1 24をパターン形成面100に形成することができる。 なお後に抵抗器124の抵抗値を微調整したい場合には 半導電膜103にさらに流動体13を吐出して半導電膜 103の厚みを厚くしたり幅を大きくしたりすれば、抵 抗値を適正値にまで下げることができる。

【0051】上述したように本実施形態4によれば、イ ンクジェット方式により容易に電気回路として抵抗器を 製造することができる。また後に抵抗値を微調整するこ とも容易にできる。

【0052】 (実施形態5) 本発明の実施形態5は、回 路索子として従来のディスクリート部品を用い、その間 の配線に本発明を適用するものである。本実施形態5で は上記実施形態1と関様の電気回路製造装置を使用す る。ただし基板1のパターン形成面に部品を配置するた めの装置あるいは人手による工程を要する。図23およ び図24に基づいて本実施形態の電気回路製造方法を説 明する。各図はパターン形成面の平面図である。

部品配置工程(図23): インサートマシンまたは人 手により、基板1のパターン形成面100上で適当な位 置に個別部品を配置する。その配置は製造したい電気回 路に応じて定める。図23ではチップ部品として抵抗器 110、コンデンサ111およびトランジスタ112が 配置されている。各部品はボンドなどで接着しておくこ とが望ましい。なおこの接着もインクジェット方式によ って行うことは好ましい。例えば図25(a)(b)に 示すように、部品を接着したい領域に接着材料を含む流 動体17をインクジェット式記録ヘッド27から吐出し

接着膜107を形成する。この接着膜107は部品を仮留ができさえずればよいので、部品によって鞭力れる面積より小さい懐城に形成されるものでもよい。そして図26に示すように、接着膜107上にインサートマシン7等によって部品(抵抗器110)を貼り付ければよい。なお、接着材料としてはエボキシ樹脂やエネルギーによって硬化する樹脂等を適用する。例えば熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂を用いれば加える熱の温度設定によって部品を接着できる。

【0053】配線工程(図24): 部島が接着された 6、パターン形成材料として導電性材料を含む流動体工 2を用いて部品間を結鎖する配線パターンを形成してい く。導電性材料やその置化処理については上記実施形態 1と同様である。配線パターンを交差させる場合、下に なる海電膜102を形成後、配線の交差部分に絶縁膜工 01を設けその上にさらに導電膜102を形成さればよ い、なお、海電原102で形成される配線パターンと各 部島の場子とを半田付けしてもよい。半田を溶解電度以上に加 然してインクジェット式記録ペッドから社出させれば容 場に半田付けができる。

【0054】なお上記実施形態では回路楽子を優別能品 で配線をインクジェット力式で行ったが、回路楽子の一 部または全部を上記冬実施帯のようにインクジェット 方式で製造してもよい。すなわち大容量のコンデンサや 高インダクタンスのコイル、複雑な構成の能動素子に個 別部品を模用し、パターン形成画に容易に形成できる。 秘書子にインクジェット方次を適用するのできる。

【0055】上途したように本実施形態5によれば、 別部品を利用した場合にもインクジェット方式により容 易に配慮ができる、特にインクジェット方式にある い回路業子があっても電気回路を製造可能である。また テめー定の配置で個別部品を配置した定型基板を製造し ておけば、インクジェット方式を用いて任意の電気回路 を組むことができる。

【0056】 (実施形態6) 本発明の実施形態6は、実施形態5のようにバターン形成面に多数の配線パターンを形成する際に互いを強約させる電気阻断の製造方法に関する。本実施形態5では上記実施形態1と同様の電の顕製造装備を使用する。ただし事電性材料を含む流動化12を担出させるタンク2をサインのジェット式配線ペッド22を配線パターンの種類に対応させて複数数が3。個々の活動作12には異なる色の逸野や面料を混入させ構成する。強な対してルステルベン系、オキサゾール系、イミダブロン系、アントラキノン系、インジコ系、能化系が使用できる。一般影料としてアン系、アントラキノン系、インジコ系、能化系が使用できる。一般、計算としてアン系、テンジコ系、能化系が使用できる。一般、計算といる。一般、計算といる。一般、計算といる。「大学のでは、対している。」のエージン類が挙げられる。面料としては、不溶性、ランエグラン類が挙げられる。面料としては、不溶性

アソ系、アソレーキ系、フタロシアニン系等が使用できる。 顔料は着色粒子から構成されているため、旋料のように単分子が電気伝導を阻害することがない。このため、顔料を用いることがより好ましい。各配線パターンは、例えば電瀬配線、接地配線はよびその他配線で色分けたりする。例えば図27では電源配線108、接地配線109およびその他の配線102で色分けされている。配線パターンが交差する場合には、図27 (b)に示すように配線の交差部分に絶縁数101を形成すればよい。

【0057】なお配線パターン自体を色分けせず配線パ ターンを覆う着色膜で色分けしてもよい。例えば図28 では配線パターンである導電膜102を着色膜130が 覆って形成されている。着色膜130の形成は、顔料や 染料を含ませた樹脂等をインクジェット方式により吐出 させればよい。樹脂等で着色膜130を形成すれば、絶 縁性を備えているので、配線パターンが交差した場合で も絶縁性が確保できる。また導電膜102に顔料や染料 が含まれないので電気伝導を阻害するおそれもなくな る。さらに導電性材料自体にも固有の色があることを利 用して染料を利用せずに導電性材料を配線パターンに応 じて使い分けることによって色分けしてもよい。例えば 銅であれば赤色を、銀や白金であれば白色を、金であれ ば黄色がかっている。したがって顔料や染料を変更する 代わりに、異なる導電性材料を含んだ流動体を吐出して 導電膜を形成すれば、ある程度の色分けが可能である。

【0058】また、配線バターンは必ずしもインクジェット方式で製造する必要はなく、他の方法、例えばフォトリングラフィー法等で製造したものでもよい。配線バターンが色分けされている限り、同様の効果を奏するからである。

【0059】上途したように本実施形態6によれば、配線パターンを互いた色分けして製造したので、当該電気 回路によれば破時等や回路の皮時に配線の経路や部品 を見分け易く、作業の容易化に繋がる。また生産ライン で色分けを促用した場合にも保守・点検を容易にするこ かができる。

【0060】 (その他の変形例) 本発明は上記実施影態 によらず酸水医変形して適用することが可能である。 及ば上記実施形態ではコンデンサ、コイル、抵抗器の製造 浩方法を示したが、ダイオードやトランジスタ等の能動 素子の製造に本発明を適用してもよい。流動体としては シリコンキゲルマニウム等の半導体材料に重々の元素を ドーピングしたものを用いればよい。ドーピングを後に 行ってもよい。電子多数キャリアの半導体酸と正孔多数 キャリアの反動酸とをキャリア密度を調整したがら値々 の形状で多数隔層することにより、エピタキシャルがにより 製造することも可能である。通常の半導体プロセスで製 造していた各種の半導体と同様の積層構造を形成すれ ば、公知のあらゆる半導体素子を製造可能である。

【0061】また、上記インクジェット方式による流動 体の吐出前に種々の表面改質処理を併せて行ってもよ

体の吐出前に維々の表面必要処理を併せて行ってもよい。例えば、パターン形成面が襲和性を備えるように表 面改質する処理としては、流動体の極性分子の有無に応 じて、シランカップリング剤を塗布する方法、アルゴン 等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電処理、ブラズ 々処理、紫外線照射処理、オンク処理、設断処理等、な 知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を含まな い場合には、シランカップリング羽を塗布する方法、般 化アルミニウムやシリカ等の多乳質膜を形成する方法、 アルゴン等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電処 アルゴン等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電処

アルゴン等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電処 型、プラズマ処理、紫外線照射処理、オゾン処理、脱脂 処理等、公知の種々の方法を適用可能である。パターン 形成面やインクジェット方式で形式された瞬にエッチン グを施して凹凸を設け、親和性を調整してもよい。

[0062] さらにインクジェット方式で形成されるパ ターンは電気回路に限らず、機械的なまたは源底的な目 的でパターン形成面に形成されるものでもよい。安価な 設備で容易に微細パターンを形成できるというインクジ ェット方式の利点をそのまま率受させることができるか らである。

[0063]

【発明の効果】本発明によれば、流動体を付着させることにより任意のバターンをバターン形成値に形成できるので、少量多種生産や試作に適した電気回路、その割造方法および取扱法量を提供することができる。すなわち大がかりな工場設備を利用することなく安価に一定の品質の電気回路を提供できる。またインクジェット方式によればパターンの追加が容易なので、回路率子における回路定数の変更や配線の追加が容易に行える。

【0064】本発明によれば、バターンに応じて色を変 えバターンの裁別を容易にしたので、試作に適した電気 回路、およびその製造力法を提供することができる。し たがって試作においても短前間に回路の解析が可能とな り回路評価の効率化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態1における電気回路製造装置 の構成図である。

【図2】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の絶 緑膜形成工程である。

【図3】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の導 電膜形成工程である。

【図4】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の導 電膜形成工程である。

【図5】微粒子を含んだ流動体を用いた場合の吐出工程 である。

【図6】微粒子を含んだ流動体を用いた場合の加熱工程 である。 【図7】接着剤を用いた場合の接着膜形成工程である。

【図8】接着剤を用いた場合の微粒子散布工程である。

【図9】接着剤を用いた場合の微粒子除去工程である。

【図10】親和性膜形成工程である。

【図11】 親和性膜を用いる場合の導電膜形成工程であ

【図12】非親和性膜形成工程である。

【図13】非親和性膜を用いる場合の導電膜形成工程で なる

【図14】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 導電膜形成工程である。

【図15】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 絶縁膜形成工程である。

【図16】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 導電膜形成工程である。

【図17】実施形態3におけるコイルの形成方法の導電 職形成工程である。

【図18】実施形態3におけるコイルの形成方法の絶縁 聴形成工程である。

【図19】実施形態3におけるコイルの形成方法の導電 膜形成工程である。

【図20】実施形態4における抵抗器の形成方法の抵抗 糠形成工程である。

【図21】実施形態4における抵抗器の形成方法の導電 膜形成工程である。

【図22】実施形態4における抵抗器の形成方法の導電 職形成工程である。

【図23】実施形態5における個別部品配置工程であ

【図24】実施形態5における導電膜形成工程である。 【図25】実施形態5における接着膜の形成工程であ

■ 【図26】侍史形態5における個別部品の接着工程であ

る。 【図27】実施形態6における配線パターンの色分け例

である。 【図28】実施形態6における配線パターンの着色方法 の変形例である。

【図29】インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図で

【図30】インクジェット式記録ヘッドの主要部の斜視 図一部断面図である。

【符号の説明】

1 …基板

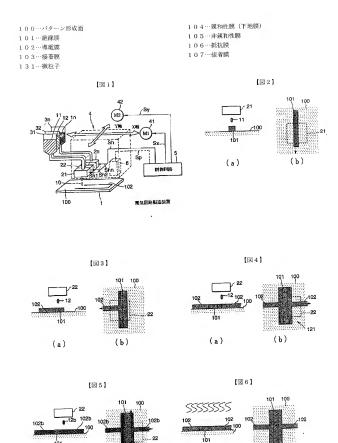
2、2x、21~2n…インクジェット式記録ヘッド

3、3x、31~3n…処理装置

4…駆動機構

5…制御回路

6…固化装置 1 x 、11~1n…流動体 (パターン形成材料)

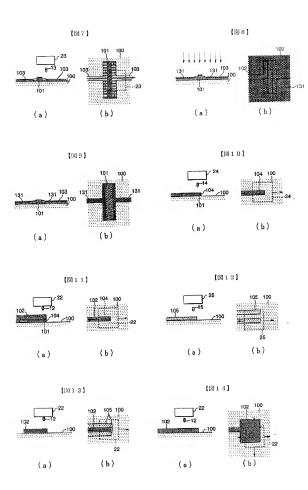


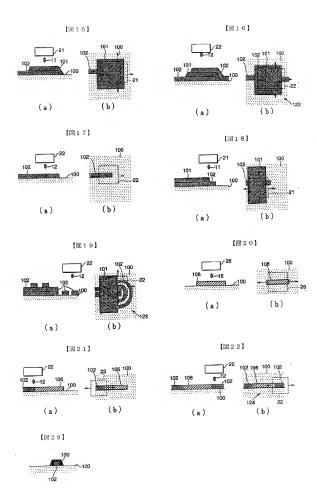
(b)

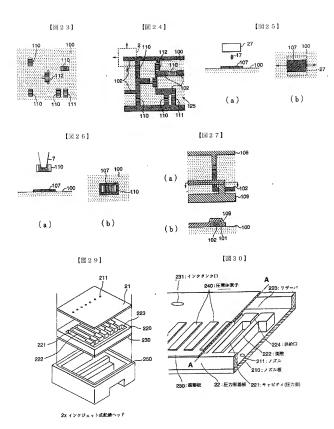
(a)

(b)

(a)







フロントページの続き

(72)発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内